#### 载 (B2) 12 特 公

昭57-15376

(f) Int.Cl.3 G 03 C 1/82 /C 09 K 3/16 識別記号

庁内整理番号

24 公告 昭和57年(1982) 3月30日

106

7124-2H 6561 - 4H

発明の数 1

(全14頁)

匈写真材料の帯電防止法

②)特 昭51-45458

23出 昭51(1976)4月23日

公 開 昭52-129520

: 43 昭52 (1977):10月31日

個発 明 者 永安浩一

> 日野市さくら町1番地小西六写真 工業株式会社内

者 間山正義 79発 明

日野市さくら町 1番地小西六写真

工業株式会社内

72)発 明 者 寺田定次

日野市さくら町1番地小西六写真

工業株式会社内

⑫発 明 者 石原正雄

日野市さくら町1番地小西六写真

工業株式会社内

何出 願 人 小西六写真工業株式会社

個代 理 人 弁理士 坂口信昭 外1名

### の特許請求の範囲

ーと少なくとも1個のフツ素原子を有するモノマ ーとを共重合成分として含有する共重合体を被着 せしめたことを特徴とする写真材料の帯電防止法。

2 写真材料がハロゲン化銀写真感光材料である ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の写 30 真材料の帯電防止法。

3 第4級窒素を有するモノマーと少なぐとも1 個のフツ素原子を有するモノマーとを共重合成分 として含有する共重合体において、該共重合体に 対する第4級窒素を有するモノマーと少なくとも 35 子、フツ素原子、低級アルキル基、一(CF<sub>2</sub>)nF 1個のフツ素原子を有するモノマーとの合計モル 比が50%以上であることを特徴とする特許請求

の範囲第1項または第2項記載の写真材料の帯電 防止法。

2

4 第4級窒素を有するモノマーが下記一般式[I] で表わされる化合物であることを特徴とする特許

5 請求の範囲第1項、第2項または第3項記載の写 真材料の帯電防止法。

一般式[]]

$$10 \quad \begin{array}{c|cccc} & R_{3} & R_{3} & & \\ & | & | & | \oplus & \\ C = C - A - N - R_{4} & X \\ & | & | & \\ R_{1} & R_{5} & & \end{array}$$

〔式中、R、は水素原子またはAとともにNアル 15 キレンマレイミド環を形成するに必要な原子群、 R<sub>2</sub> は水素原子または低級アルキル基、Aはアル キレン基、アリレン基、アラルキレン基、一COUR。一 基、一CONHR。一基、または一OCOR。一基(た だしRaはアルキレン基)。Ra,R4,R5はそれ 東京都新宿区西新宿1丁目26番2 20 ぞれアルキル基、アリル基、アリール基またはR4 およびR<sub>5</sub> はAとともに複素環を形成するに必要 な原子群、Xはアニオンを示す。〕

5 少なくとも1個のフツ素原子を有するモノマ 一が下記一般式〔Ⅰ〕で示される化合物であるこ 1 写真材料の表面に第4級窒素を有するモノマ25とを特徴とする特許請求の範囲第1項、第2項、 第3項まだは第4項記載の写真材料の帯電防止法。 一般式〔Ⅰ〕

$$R_7$$
  $R_9$ 
 $C = C$ 
 $C = C$ 
 $C = C$ 

of x 滚; join

〔式中、R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub> R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub> はそれぞれ水素原 基(n=1-8)、 $-0(CF_2)$ nF基(n=2-8)、-0(CF<sub>2</sub>)nH基(n=2~8)、-O(CF<sub>2</sub>)nH基(n

 $= 2 \sim 8$ )、 $-O(CF_2)nOC_6F_5$ 基( $n = 2 \sim$ 3)、 $-COOCH_2(CF_2)nH基(n=2~8)$ 、 -COO(CH<sub>2</sub>)mN<sub>11</sub>S<sup>2</sup>O<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)nF基(m= 2~3、n=1~8、R<sub>11</sub>は炭素数1~4のアル キル基)、 $-COO(CH_2)$  mNR<sub>12</sub> CO(CF<sub>2</sub>) n 5 な機械的取り扱いを受ける機会の多くなつたこと F基(m=2~3、n=1~8、R<sub>12</sub>は炭素数1 ~ 4 のアルキル基 )、 — COO(CH<sub>2</sub> )mNR<sub>13</sub> CO  $(CF_2)_n$ H基 $(m=2\sim3, n=1\sim8, R_{13})$ は炭素数1~4のアルキル基)、

 $-OCO(CF_2)$ nH基(n=1~8)、  $-OCO(CF_2)$ nF基( $n=1\sim8$ )、 CF<sub>8</sub>

-COOCH<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>CF)nH 基(n=1~

ÇF<sub>3</sub>

4 )、-OCO(CF<sub>2</sub>CF) n H基(n=1~4)

を表わす。ただし  $R_7 \sim R_{10}$  は同一または異なる基 であつてもよいが、少なくとも1つはフツ素原子 を含む基である。〕

## 発明の詳細な説明

本発明は写真材料の帯電を防止する方法、とく にハロゲン化銀写真感光材料の帯電を防止する方 法に関する。さらに詳しくは、写真材料、とくに 与えることなく、しかも高湿度の環境下において 白化現象や他の物質との接着や転写現像を起こす ことなく、スタチツクマーク故障等の帯電故障を 防止する写真材料の帯電防止法に関する。

摩擦や剝離などにより帯電し易く、塵埃の吸引、 電撃、引火などの各種の障害を起すことが知られ ている。例えばプラスチツクフイルムを支持体と して用いるハロゲン化銀写真感光材料においては、 り、巻き返し、感光層をはじめとする各種の被膜 層の塗布、および乾燥時における搬送などの工程 中に他の物質との間で摩擦や剝離をうけることに よつて帯電し、これが放電する際に感光層を塗布 マークと呼ばれる不規則な静電気による感光むら を生じる。さらに、製造された写真感光材料を使 用したり処理したりする際にも、静電気が帯電す ると、同様にスタチツクマーク故障を生じたり、

塵埃などの付着に起因する種々の障害を生じる。 このスタチツクマークは、感光材料が高感度であ る程その発生が著しいが、最近における感光材料 の高感度化に加えて、高速自動処理化による苛酷 によつてさらに多発する傾向がみられる。

ハロゲン化銀写真感光材料の帯電を防止するた めに、従来種々の物質が使用されている。たとえ はコロイド状シリカまたは微粒子状ポリメチルメ 10 タアクリレート等からなる所謂マツト剤を表面層 中に含有せしめ、物理的に他物質に対する接触を 減少させて帯電を防止することが行なわれている。 また、吸湿性の物質または導電性物質を用いて支 持体表面を処理し、あるいはハロゲン化銀写真感 15 光材料の構成層、とくにその表面層中にこれらの 物質を含有せしめることによつてハロゲン化銀写 真感光材料に導電性を付与し静電気を蓄積し難く する手段がとられている。しかしながら、これら の物質の多くは高感度のハロゲン化銀写真感光材 20 料に対しては、とくに低湿度において満足すべき ものが少ないだけでなく、帯電防止効果の経時に よる低下や、高湿時にハロゲン化銀写真感光材料 相互間の接着故障を生ずることがあるため、ハロ ゲン化銀写真感光材料への適用性が必ずしも充分 ハロゲン化銀写真感光材料の写真特性に悪影響を 25 であるとはいえないものが多い。とくに、写真材 料の帯電防止法としてカチオン性ポリマーを被着 せしめる方法は、この被着層が水分の影響を受け 易く、白化現像を起こす欠点があるばかりでなく 他の物質と接合した場合に接着したり、転写した 写真材料に用いられるプラスチツクフイルムは 30 りする現像を起こし易い欠点がみられ、さらに正 に帯電し易いため相対湿度が低い領域では表面比 抵抗が増大する傾向とあいまつて十分な帯電防止 効果を維持することができない等の欠点がみられ る。また他にも帯電防止剤として知られている化 その製造に際しての種々の工程、すなわち巻き取 35 合物はかなりあるが、ハロゲン化銀写真感光材料 に適用する場合にはそれらがハロゲン化銀写真感 光材料の感光度、階調性、カブリ、保存性などの 写真特性になんらの悪影響も与えないことが必須 条件であるために、ハロゲン化銀写真感光材料に された写真感光材料が感光し、現像後スタチツク 40 適用しうるすぐれた帯電防止剤を見出すことは非 常に困難なことである。

> 本発明者は、写真材料に対してなんらの悪影響 をも及ぼさない、すぐれた帯電防止剤について鋭 意研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明の目的とする処は、写真材料 の写真特性に悪影響を与えることなく帯電防止す ることができる写真材料の帯電防止法を提供する にある。

また、本発明の他の目的は、高湿度の環境下に 5 おいても白化現像を起こすことがなく、且つ相接 する他の面と接着したり転写したりする虞れがな い写真材料の帯電防止法を提供することである。

本発明に用いられる第 4 級窒素を有するモノマーとしては、好ましくは下記一般式〔1〕で示さ 15 1-8 1 れる化合物が挙げられる。 CH。=CH

一般式[ ]

$$\begin{array}{cccc}
H & R_2 & R_3 \\
 & | & | & | \bigoplus_{C = C - A \cdot N - R_4 \cdot X} \ominus \\
 & | & | & | \\
 R_1 & R_5
\end{array}$$

〔式中、 $R_1$  は水素原子またはAとともにNアルキレンマレイミド環を形成するに必要な原子群、25  $R_2$  は水素原子または低級アルキル基、Aはアルキレン基, $P_3$   $P_4$   $P_5$   $P_6$   $P_6$   $P_6$   $P_7$   $P_8$   $P_8$   $P_8$   $P_9$   $P_8$   $P_9$   $P_9$ 

次に本発明において好ましく用いられる第 4 級 窒素を含有するモノマーの代表的具体例を挙げる。 〔 I-1 〕  $\bigoplus$   $CH_2=CH\cdot COOCH_2\,CH_2\,N(\,C_2\,H_5\,\,)_2\cdot CH_3\,SO_4$ 

$$(1-2)$$
  
 $CH_2 = CH \cdot OCOCH_2 - N$   $C \ell \ominus$ 

$$(1-3)$$

$$CH_{2} = C(CH_{3}) \cdot COOCH_{2} CH(OH)CH_{2} N$$

$$(CH_{3})_{3} \cdot C\ell$$

б

$$(I-4)$$

$$CH_{2}=CH-N CH_{2} COCH_{3} \cdot C\ell$$

$$(I-5)$$

$$CH_{2}=CH-N CH_{2} N (CH_{3})_{3} \cdot C\ell$$

$$(I-6)$$

$$CH_{2}=CH-N N-CH_{3} \cdot I$$

$$(I-7)$$

 $\begin{array}{c} \text{CH-CO} \\ \text{II} > \text{N-CH}_2 \text{ CH}_2 \text{ CH}_2 - \text{N} \text{ (CH}_3)_3 \\ \text{CH-CO} \end{array}$ 

$$CH_2 = CH \cdot COOCH_2 CH_2 CH_2 - CH_3 \cdot B r$$

$$CH_3 \cdot B r$$

$$(I-9)$$

$$(CH_2 = CH-CH_2)_2 \stackrel{\bigoplus}{N} (CH_3)_2 \cdot C \stackrel{\bigoplus}{\ell}$$

$$(I-10)$$

$$CH_2 = CHCONHCH_2 CH_2 \stackrel{\bigoplus}{N} (CH_3)_2 (C_2H_5)$$

$$\cdot C_2H_5 SO_4$$

本発明に用いられる少なくとも1個のフツ素原子を有するモノマーとしては、好ましくは下記一般式[ I ]で示される化合物が挙げられる。

(式中、R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub> はそれぞれ水素原
35 子、フツ素原子、低級アルキル基、-(CF<sub>2</sub>) n
F基(n=1~8)、-O(CF<sub>2</sub>) n F基(n=
2~8),-O(CF<sub>2</sub>) n H基(n=2~8),
-O(CF<sub>2</sub>) n OC<sub>6</sub>F<sub>5</sub>基(n=2~3),
-COOCH<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>) n H基(n=2~8),
40-COO(CH<sub>2</sub>) mNR<sub>11</sub> SO<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>) n F基(m=2~3, n=1~8, R<sub>11</sub>は炭素数1~4のアルキル基)、-COO(CH<sub>2</sub>) mNR<sub>12</sub> CO(CF<sub>2</sub>)
n F基(m=2~3, n=1~8, R<sub>12</sub>は炭素数1~4のアルキル基)、-COO(CH<sub>2</sub>) mNR<sub>13</sub> CO

CF<sub>3</sub>

7

(CF<sub>2</sub>)nH 基(m=2~3,n=1~8,R<sub>13</sub> は炭素数1~4のアルキル基)、-OCO(CF<sub>2</sub>) n H基(n=1~8)、-OCO(CF<sub>2</sub>)

n F基( $n = 1 \sim 8$ )、 $-OCOCH_2(CF_2CF)nH$  $CF_3$ 

基 $(n=1\sim4)$ 、 $-OCO(CF_2CF)$ nH基 $(n=1\sim4)$ を表わす。ただし $R_7\sim R_{10}$  は同一また 10 は異なる基であつてもよいが、少なくとも 1 つはフツ素原子を含む基である。〕

次に本発明において好ましく用いられる少なく とも 1 個のフツ素原子を有するモノマーの具体的 代表例を挙げる。

(II-1)

 $CF_2 = CF_2$ 

(I-2)

 $CH_2 = CF_2$ 

(1-3)

 $CF_2 = C(CF_3)F$ 

(I-4)

 $CF_v = CFO(CF_2) nF$  (  $n = 3 \sim 8$  )

(II-5)

 $CF_2 = CFO(CF_2)_3O - C_6F_5$ 

(1-6)

 $CH_2 = CH \cdot OCH_2 (CF_2) nH (n = 2 \sim 8)$ 

(I - 7)

 $CH_2 = C(CH_3) \cdot COOCH_2(CF_2) nH$   $(n = 2 \sim 8)$ 

[1-8]

 $CH_2 = CH \cdot COOCH_2 (CF_2) nH (n = 2 \sim 8)$ 

[1-9]

 $CH_2 = C(CH_3) \cdot COOCH_2 CH_2 CH_2 N(C_3H_7)$ 

8

$$\cdot$$
 SO<sub>2</sub> (CF<sub>2</sub>) nF ( n = 1 ~ 8)

[I-10]

[ I - 1 1 ]

$$CH_2 = CH \cdot OCO(CF_2) nF \quad (n = 1 \sim 8)$$

( 1 - 12 )

$$CH_2 = CH \cdot OCO(CF_2)nH$$
 (  $n = 1 \sim 8$ )

[ 1 - 1 3 ]

 $CH_2 = CH \cdot COOCH_2 (CF_2 C(CF_3)F) nH$  $(n = 1 \sim 4)$ 

本発明に用いられる共重合体、すなわち第4級
15 窒素を含有するモノマーと少なくとも1個のフツ 素原子を有するモノマーを共重合成分として含ん でなる共重合体は、他の共重合成分を含有しても よい。この場合、この共重合体に対して第4級窒素を含有するモノマーと少なくとも1個のフツ素 20 原子を有するモノマーとの合計モル比が50%以上であることが好ましく、より望ましくは、前者 の第4級窒素を含有するモノマーが90~40モル%、後者の少なくとも1個のフツ素原子を有するモノマーが60~10モル%、そしてその他の 25 共重合成分が50~0モル%である。ただし、共 重合の形態は特に限定されない。

本発明に用いられる共重合体における上記他の 共重合成分としての代表的モノマーには、例えば スチレン、メタスチレン、塩化ビニリデン、イソ 30 ブチレン、アクリル酸エチル、メタクリル酸ブチ ル、アクリルアミド、N,N-ジメチルアクリル アミド、ジアセトンアクリルアミド、酢酸ビニル、N-ビニルピロリドン、ジエチルアミノエチルメタクリレー ト、4-ビニルピリジン、2-メチル-N-ビニルイミ 35 ダゾール、アクリロニトリル 等が含まれる。

次に本発明に用いられる共重合体の代表的具体 例を挙げると下記のものが含まれる。

$$(1)$$

$$(CF_2 - CF_2) \overline{n_2}$$

$$n_1 : n_2 = 6 \ 0 : 4 \ 0$$

$$CH_2 \stackrel{\bigoplus}{N} (CH_3)_3 \stackrel{\bigoplus}{C\ell}$$

9

$$\begin{array}{c} C H_{3} \\ \vdots \\ C H_{2} - C ) \frac{1}{n_{1}} \\ C O C_{2} H_{5} \\ \vdots \\ O C H_{2} C H_{2} N - C H_{3} \cdot C H_{3} S O_{4} \\ \vdots \\ O_{2} H_{5} \\ \end{array} \begin{array}{c} C H_{2} - C H ) \frac{1}{n_{2}} \\ \vdots \\ C O \\ C G \\ \vdots \\ C G \\ C$$

$$n_1 : n_2 = 8 \ 0 : 2 \ 0$$

$$(4)$$

$$(CH_{2}-CH)\frac{n_{1}}{n_{2}}$$

$$(CH_{2}-CH)\frac{n_{2}}{n_{2}}$$

$$(CH_{3}-CH_{3})$$

$$(CH_{3}-CH_{3})$$

$$(CH_{2}-CH)\frac{n_{2}}{n_{2}}$$

$$(CH_{3}-CH_{3})$$

$$(CH_{2}-CH)\frac{n_{2}}{n_{2}}$$

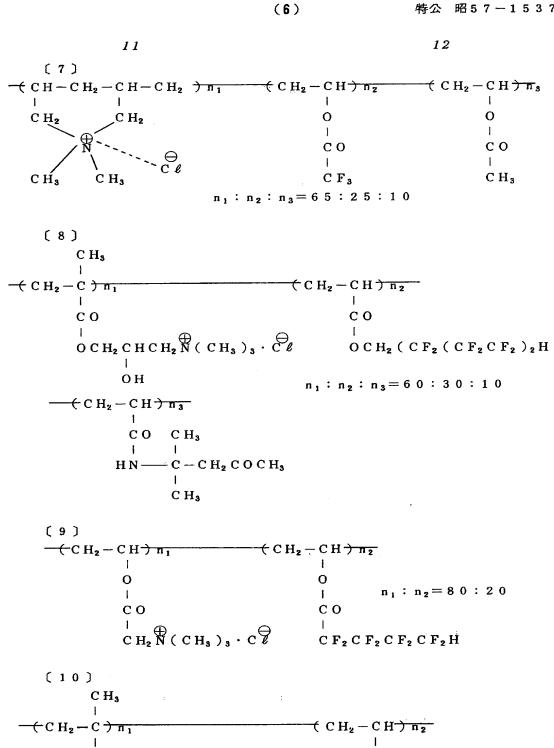
$$(CH_{3}-CH_{3})$$

$$(CH_{2}-CH)\frac{n_{2}}{n_{2}}$$

$$(CH_{3}-CH_{3})$$

$$(CH$$

$$\begin{array}{c} C H_{3} \\ + C H_{2} - C H \\ \hline \\ + C H_{2} - C H_{2} - C \\ \hline \\ + C H_{2} - C H_{3} \\ \hline \\ + C H_{3} \\ \hline \\$$



 $n_1: n_2 = 50:50$ 

 $OCH_2(OF_2CF_2)_2H$ 

 $\begin{array}{ccc}
& & & & & & & & & & & & & \\
O C H_2 C H & C H_2 N (C H_3)_3 \cdot C \ell
\end{array}$ 

ОН

14 13 (11)  $(CH_2-CH)\frac{1}{n_2}$ CH<sub>3</sub> СО  $C_2 H_5$ ←CH2-C+1 ı O C  $H_2$  C  $H_2$  C  $H_2$  N C O C  $F_2$  C  $F_2$  H CO (12)CH<sub>3</sub> (CH2-CH) n2  $CH_2-C)n_1$ 1 CO | | O C H<sub>2</sub> C F<sub>2</sub> C F<sub>2</sub> H OC4H9  $n_1 : n_2 : n_3 = 70 : 25 : 5$ ОН (13) CH<sub>3</sub>  $(CH_2-C)n_1$ 1 CH<sub>3</sub> COOCH<sub>2</sub>CHCH<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-1 ОН  $n_1 : n_2 = 65 : 35$ (14)  $(CH_2-CH)\frac{1}{n_2}$ - C H<sub>2</sub>-C H  $\rightarrow$  n<sub>1</sub>  $OCH_2CF_2-C-H$ CF<sub>3</sub> CH<sub>2</sub>COCH<sub>3</sub>  $n_1 : n_2 = 80 : 20$ (15) + C H<sub>2</sub> - C H  $\rightarrow$   $\pi_1$  $(CH_2-CH)n_2$ ← C H<sub>2</sub> -C H <del>) n</del> 3 1 1 СО СО

OCH2CF2CF2H

 $n_1 : n_2 : n_3 = 40 : 10 : 50$ 

 $N(CH_3)_2$ 

これらの本発明に使用される共重合体の合成法 には、塊状重合、溶液重合、懸濁重合、乳化重合 等の各種の重合反応や条件を任意に採用すること ができる。また、上記一般式〔Ⅰ〕で示されるモ ノマーを4級塩にする前に予じめ一般式〔〖〕で 5 た水溶液を加え、さらに過硫酸アンモニウム19 示されるモノマーと一般式〔Ⅰ〕,〔Ⅱ〕以外の 共重合成分である他のモノマーとを共重合せしめ、 この共重合体を得た後に一般式[[]で示される モノマーの4級化反応を行つてもよい。

である。

## 1. 例示共重合体〔4〕の合成例

 $CH_3$   $CH_2 = CH - N N 708 (0.65 EV)$ (0.35モル)とα,α'-アゾビスイソブチロ ニトリル 0.5gとをエタノール350㎖に溶解 し、窒素気流中70℃で10時間加熱攪拌した。 放冷後この反応液を n − ヘキサン 3.5 ℓ 中に注 入して白色固形状の重合体131gを得た。得 20 用いられる支持体、この支持体に下引加工を施し られた重合体 6 7.7 9をメタノール 2 0 0 mlに 溶解し、ジメチル硫酸41.6g(0.33モル) を加え、耐圧瓶中70℃で20時間反応させた。 反応後この溶液をエーテル 3 ℓ 中に注入して微 の1%水溶液の30℃における比粘度は 6.3 4 であつた。

# 2. 例示共重合体〔10〕の合成例

 $CH_2 = C(CH_3) \cdot COOCH_2 CH(OH) \cdot CH_2$ =  $CH \cdot COOCH_2 (CF_2 CF_2)_2 H$  2 8.6  $\theta$ (01モル)とをメタノール250元に溶解し、  $\alpha$ ,  $\alpha'$  -  $\gamma'$  -  $\gamma'$ 加えて耐圧瓶中70℃で24時間反応させた。 放冷後エーテル3ℓ中に注入して固形させた後 35 滅圧下で乾燥し、白色固形状の目的物 4 7.1 8 を得た。目的物は水およびメタノールに可溶性 であり、その1%水溶液の30℃における比粘 度は6.34であつた。 40 ール、モノクロル酢酸、モノクロルベンゼン等と

# 3. 例示共重合体〔14〕の合成例

 $CH_2 = CHO - CH_2 CF_2 CH(CF_3)F 2 0.8$ 8(0.1モル)を、アニオン系活性剤ニユーレ ツクスC-1(日本油脂株式会社製)3 8を水 3 0 mlに溶解した水溶液中に乳化分散した。この

溶液に 
$$CH_2 = CH$$
  $N - CH_2 COCH_3$  ·  $C\ell^{\Theta}$  7 9.1  $g$  ( 0.4 モル )を水 5 0  $m\ell$ に溶解し

を添加して窒素気流中65℃で7時間加熱攪拌し た。得られた共重合エマルジョンをアセトンを用 いて分離した後メタノールに再溶解し、エーテル 3 ℓ中に注入した。生成した白色沈澱物を減圧下 次に、その好ましい合成例を挙げると次の通り 10 で乾燥して目的物 9 3.89 を得た。目的物の 1.96水溶液の30℃における比粘度は 9.45であつた。 本発明に用いられる共重合体を写真材料の表面 に被着せしめれば、本発明の目的である帯電防止 によるスタチツクマーク故障等の帯電故障を防ぐ と $CH_2 = CHCOOCH_2 - (CF_2)_2H$  6 5.1 g 15 こと、写真特性になんらの悪影響を与えないこと、 および高湿度下においても白化現象、他の面との 接着あるいは転写現象を防止することが達成でき

本発明において写真材料とは、写真感光材料に たもの、支持体にバツキング層を塗設したもの、 必要に応じて下引加工した支持体に1または2以 上の写真感光材料、および支持体にハロゲン化銀 乳剤層、下引層、中間層、フイルター層、ハレー 黄色固形状の目的物10149を得た。目的物25ション防止層、保護層、バツキング層等の写真感 光材料構成層を塗設した完成製品としての写真感 光材料、とくにハロゲン化銀写真感光材料等のす べてを指称する。従つて、本発明において本発明 の共重合体を写真材料の表面に被着せしめるとは、  $\overset{f T}{f N}({
m CH_3\,})_3\cdot\overset{f C\ell}{m \ell}\,\,\, 2\,\,3.7\,\, g\,\,(\,\,0.\,1\,$ モル  $\,)\,$ と ${
m CH_2\,}\,\,30\,\,$  上記語意としての写真材料の表面に本発明の共重 合体を被着せしめることを言い、写真感光材料の 支持体の表面に直接被着せしめる場合、および写 真感光材料の上記構成層の1または2以上の層を 介して間接的に支持体に被着せしめる場合を含む。 本発明に用いる共重合体を写真材料の表面に被 着せしめるには、これらの共重合体を単独でもし くは2種以上を混合して適当な溶媒、例えば水あ るいはメタノール、エタノール、等の有機溶媒ま たはこれらとアセトン、フエノール、レゾルシノ

の混合溶媒に溶解して 0.0 1~1 0 %程度の溶液

を調整し、この溶液を写真材料の表面に被着する

-140-

布あるいはスーパーコートしたのち乾燥してもよ い。そして塗布液の乾燥は常法に従つて行なえば よい。さらに、この共重合体の被着量は写真材料 支持体の種類や用途によつて異なり特に制限はな いが、一般に写真材料1平方メートル当り3~ 300号を被着することによつて十分な帯電防止 性能を付与することができる。そして、本発明に 使用されるこれらの共重合体を写真材料の表面に 被着せしめるには、上記のように該共重合体の溶 液を用いるほかに該共重合体をポリビニルアルコ 10 たはシートのすべてである。 ール、ゼラチンなどの適当な結合剤中に溶解もし くは分散せしめ、これを塗布して設層することも できる。これらの化合物を含有する層中にはさら に必要に応じてカチオン性重合体、可塑剤、酸化 防止剤、着色剤、マツト剤など、写真材料の使用 15 真感光材料としては、一般白黒用感光材料、特殊 目的に応じて必要とされる種々の添加薬品を含有 させることができる。

例えば写真材料の支持体はその表面に感光層を 接着するために下引層を設けることが一般に行な に被着せしめることにより目的とする写真材料、 とくにハロゲン化銀写真感光材料の帯電を十分に 防止することができる。このような下引層として は、例えばプラスチツク基材の鹼化物の層、無水 的な層である。また、完成品としての写真材料に おいては、前述の如く支持体の表面に感光層、保 護層あるいはバツキング層などがその最外層に設 けられており、これらの最外層に本発明の共重合 成することができる。バツキング層としては、例 えばポリビニルアセタール類の層、塩化ビニリデ ンを含む共重合物の層、セルロースエステル類の 層、またはこれらの混合物からなる層などが代表 的な層であり、本発明に係る化合物をこれらの層 35 化蛋白質とビニル基を有するモノマーとの重合で 中に含有させることもできる。

本発明においては、上記の如く写真材料の表面 に本発明の共重合体を被着せしめることにより、 すなわち写真材料支持体の表面に直接または写真 感光材料構成層を介して間接的に本発明の共重合 40 黄増感剤、活性あるいは不活性のセレン増感剤、 体を接着せしめることにより写真材料の帯電防止 を行なうことができるが、該写真材料の使用目的 に応じて本発明の共重合体を被着せしめた上に、 さらに種々の層を設けることもできる。このよう

な層としては、例えば、滑り性層、二酸化珪素粒 子などを含むマツト層、アニオン系素材または他 のフツ素含有化合物を含む層などが挙げられる。

本発明の写真材料において支持体として用いる 5 ことができるものは、例えば三酢酸セルロースフ イルム、ポリエチレンテレフタレートなどのポリ エステルフイルム、ポリカーボネートフイルム、 ポリスチレンフイルム、ポリオレフインフイルム、 ポリエチレンラミネート紙等の疎水性フイルムま

本発明を適用できる写真材料としては、支持体 として疎水性フイルムまたはシートを用いた写真 材料のすべてを含み、とくにハロゲン化銀写真感 光材料について有効である。このハロゲン化銀写 白黒用感光材料、カラー用感光材料、印刷用感光 材料、X線用感光材料等種々のものの中間製品お よび完成品が挙げられる。

本発明を適用する写真材料、とくにハロゲン化 われているが、本発明の共重合体を下引層の表面 20 銀写真感光材料に用いるハロゲン化銀乳剤には臭 化銀、塩化銀、塩臭化銀、沃臭化銀、塩沃臭化銀 の種々のハロゲン化銀粒子が親水性高分子バイン ダー中に分散されたもの等が用いられ、またバイ ンダーとしては、例えばゼラチン、ゼラチン誘導 マレイン酸 - 酢酸ビニル共重合物の層などが代表 25 体、コロイド状アルブミン、寒天、アラビアゴム、 アルギン酸、たとえばアセチル含量19~26% にまで加水分解されたセルローズアセテートの如 きセルローズ誘導体、アクリルアミド、イミド化 ポリアクリルアミド、カゼイン、たとえばビニル 体を被着せしめることによつて本発明の目的を達 30 アルコール、ビニルシアノアセテートコポリマー の如きウレタンカルボン酸基またはシアノアセチ ル基を含むビニルアルコールポリマー、ポリビニ ルアルコール、ポリビニルピロリドン、加水分解 ポリビニルアセテート、蛋白質または飽和アシル 得られるポリマー等を用いることができる。そし てハロゲン化銀乳剤は化学増感剤、たとえばアリ ルチオカルバミド、チオ尿素、アリルイソチオシ アネート、チオ硫酸ナトリウム、シスチン等の硫 たとえばカリウムクロロオーレート、オーリツク トリクロライド、カリウムオーリツクチオシアネ ート、2-オーロチアベンゾチアゾールメチルク ロライド等の金化合物、たとえばアンモニウムク

ロロパラデート、ナトリウムクロロパラダイト等 のパラジウム化合物、たとえばカリウムクロロプ ラチネート等のプラチニウム化合物、およびルテ ニウム化合物、ロジウム化合物、イリジウム化合 物等の貴金属増感剤またはこのような増感剤の組 5 しめることによつてハロゲン化銀写真感光材料の 合せを用いて増感することができる。またこの乳 剤は化学増感以外にも還元剤で還元増感すること ができトリアゾール類、イミダゾール類、アザイ ンデン類、ベンゾチアゾリウム化合物、亜鉛化合 物、カドミウム化合物、メルカプタン類またはこ 10 写真感光材料の感光度、階調性、カブリ等の写真 れらの混合物で安定化することができ、またチオ エーテル型、第4級アンモニウム塩型またはポリ アルキレンオキサイド型の増感化合物を含有せし めることができる。そしてまたこの乳剤は、たと えばグリセリン、1,5 - ペンタンジオール等のヒ 15 材料を得ることができる。なお、写真材料がハロ ドロキシアルカン、エチレンビスグリコール酸の エステル、ビスエトキシジエチレングリコールサ クシネート、乳化重合によつて得られる水分散性 の微粒子状高分子化合物等の湿潤剤、あるいは可 塑剤、膜物性改良剤等を含有せしめることができ、20ない。 さらにエチレンイミン系化合物、ビニルスルホン 系化合物、ジオキサン誘導体、オキシポリサツカ ライド、ジカルボン酸クロライド、メタンスルホ ン酸のビエステル等の硬膜剤、サポニン、スルホ コハク酸塩等の塗布助剤、螢光増白剤、界面活性 25 実験例-1 剤、アンチステイン剤等の種々の写真用添加剤を 含有せしめることができる。さらにこの乳剤は、 シアニン色素、メロシアニン色素、複合シアニン 色素等を用いて光学増感されてもよい。また無色 カプラー、カラードカプラー、現像抑制剤放出カ 30 し、帯電防止された三酢酸セルロースフイルム プラー等の種々のカプラーを含有してもよい。ハ ロゲン化銀乳剤層以外の層中にも前記の如き種々 の写真用添加剤を含有せしめることができ、その バインダーとしても前記と同様のものを使用する ことができる。なお、本発明をハロゲン化銀写真 35 実験例-2 感光材料に適用する場合には必要に応じて本発明 の共重合体以外の帯電防止剤を組合せて使用する こともできる。

19

本発明においては、本発明に係る共重合体を写 真材料の表面に被着せしめることにより卓越した 40 -スフイルム(I)の一方の面に塗布乾燥し、中間層 帯電防止効果を得ることができる。とくに写真材 料がハロゲン化銀写真感光材料である場合には、 本発明に係る共重合体をハロゲン化銀写真感光材 料の最外層上に被着せしめることにより、または

本発明に係る共重合体をハロゲン化銀写真感光材 料の構成層であるハロゲン化銀乳剤層、下引層、 中間層、フイルター層、ハレーション防止層、保 護層、裏引層等の少なくとも1つの層中に含有せ 支持体に間接的に被着せしめることにより、スタ チツクマーク故障等の帯電故障のないハロゲン化 銀写真感光材料を得ることができる。しかも本発 明に係る共重合体の使用によつて、ハロゲン化銀 特性にはなんらの悪影響も及ぼさない。さらに高 湿度の環境下においても白化現象を起こすことが なく、且つ相接する他の面と接着したり転写した りする虞れがないすぐれたハロゲン化銀写真感光 ゲン化銀写真感光材料である場合に限らず、他の 前記した写真材料である場合にも同様である。

次に実施例によつて本発明を例証するが、本発 明の実施態様はこれらにより限定されるものでは

なお、実施例を挙げる前に実施例-1乃至5を 行ない、実施例-1に使用するハロゲン化銀写真 材料の支持体を作成し、それぞれについて表面比 抵抗を測定した。

三酢酸セルロースフイルム(I)の一方の面に、 前記例示共重合体[4]4 gをメタノール350mekc 溶かし、アセトン 6 5 0 mlを加えて得た溶液(A) を25㎖/㎡(200ആ×㎡)の割合で塗布乾燥 (I)を得た。フイルム(I)の表面比抵抗は25℃、 50%RHにおいて10<sup>15</sup>Ω以上であつた。 これに対しフイルム(Ⅱ)の処理された面の表面比 抵抗は同条件下で $4 \times 10^9 \Omega$ であつた。

二酢酸セルロース2gをアセトン600mlに溶 かし、メタノール400㎖を加え、これに粒径 0.1~1ミクロンの二酸化珪素粒子1gを分散し て得た液(B)を、20ml/mの割合で三酢酸セルロ を有する三酢酸セルロースフイルム(II)を得た。 次いで前記例示共重合体[10]18をメタノー ル700mℓに溶かし、アセトン300mℓを加えて 得た溶液(C)を20㎖/㎡(200㎎/㎡)の

割合でフィルム (III) の中間層の上に塗布乾燥して 帯電防止された三酢酸セルロースフイルム(N)を 得た。フイルム (N) の処理された面の表面比抵抗 は実験例-1と同条件で2×10<sup>10</sup>Ωであつた。 これに対しフイルム(Ⅲ)の表面比抵抗は同条件下 5 合体 [14]の各共重合体をそれぞれに対応する第 で  $10^{15}\Omega$ 以上であつた。

#### 実験例-3

前記例示共重合体 [14] 0.5 8 とフエノール 50 gをメタノール900mlに溶かして得た溶液 レンテレフタレートフイルム (V) の一方の面に塗 布乾燥し、帯電防止されたポリエチレンテレフタ レートフイルム (VI) を得た。フイルム (VI) の処理 された面の表面比抵抗は実験例-1と同条件下で  $5\times10^{10}\Omega$  であつた。

#### 実験例-4

アセトン400㎖とメタノール600㎖の混合 液に粒径 0.1~1 μの二酸化珪素粒子 0.1 9を分 散して得た液(E)を実験例-1における帯電防止 た面の上に塗布乾燥して、表面を粗面化した密着 性のない帯電防止された三酢酸セルロースフイル ム(WI)を得た。このフイルムの帯電防止性能はフ イルム(Ⅱ)と同様であつた。

#### 実験例-5

実験例-2における溶液(C)にステアリル燐酸 酸性エステルトリエチルアミン塩 0.1 9を加えて 得た溶液 (F) を実験例-2における溶液 (C) の代 りに中間層を有する三酢酸セルロースフイルム(Ⅲ) の中間層の上に塗布乾燥して滑り性の適当な帯電 30 様にスタチツクマークの発生状況を調べた。さら 防止された三酢酸セルロースフイルム (Viii) を得た。 このフイルムの帯電防止性能はフイルム (N) と同 様であつた。

以下、本発明の実施例について述べる。

#### 〔実施例-1〕

実験例-1乃至実験例-3において、前記フイ ルム(II)の例示共重合体(4)、フイルム(IV)の例 示共重合体[10] およびフイルム(VI)の例示共重 4級窒素を有するホモポリマーで置きかえて、それ ぞれ帯電防止された比較フイルム(M),(X)およ び(XI)を得た。各フイルムの処理された面の表面 比抵抗は実験例-1と同条件下でそれぞれ2× (D) を $1.5 \, m\ell/m'(8 \, mg/m')$  の割合でポリエチ  $10.10 \, \Omega$  ,  $8 \times 10 \, \Omega$   $\Lambda$  よび  $3 \times 10^{10} \, \Omega$  であ つた。

> 次に実験例-1乃至実験例-5で得た各フイル ムおよび上記フイルムを支持体とするハロゲン化 銀写真感光材料を作成した。

すなわち、帯電防止されたフイルム(Ⅱ),(Ⅳ), 15 (VI),(VII),(VII),(IX),(X) および(XI) の帯電防止処理 を行なわない面、帯電防止を行なわないフイルム (I) および(V) の一方の面、ならびにフイルム(II) の中間層を有しない面にそれぞれ常法に従つて下 された三酢酸セルロースフイルム(I)の処理され 20 引処理を施したのち高感度のハロゲン化銀写真乳剤 を塗布し乾燥して写真感光材料の試料を製造し た。

これらの写真感光材料試料を25℃,50% RHで24時間調湿し、同一空調条件下で未露光 25 のまま塩化ビニル製丸棒で摩擦後通常の現像処理 を行ないスタチツクマークの発生状況を観察した。 一方、上記ハロゲン化銀写真感光材料試料の各 各について25℃,20%RHの低湿度雰囲気中 でスチールカメラによる高速度撮影を行ない、同 にこれら各試料について白化テストおよび耐接着 性テストを行なつた。その結果を下記第1表に示 す。

| 笆 | 1 | 表 |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |

| ハロ   | コゲン化銀写真感光材料                       | スタラ  | チツクマーク      | 注1 | 注 2  |
|------|-----------------------------------|------|-------------|----|------|
| ライルム | 带電防止剤                             | 丸棒摩擦 | カメラによる高速度撮影 | 白化 | 耐接着性 |
| II   | 例示共重合体〔4〕                         | 発生せず | 発生せず        | 無  | 2 .  |
| ΙX   | 例示共重合体[4]に対応する<br>第4級窒素を有するホモポリマー | 発生   | 多発          | 有  | 5    |
| ľV   | 例示共重合体〔10〕                        | 発生せず | 発生せず        | 無  | 1    |

| ハロゲン化銀写真感光材料 |                                    | スタチツクマーク |             | 注1 | 注 2  |
|--------------|------------------------------------|----------|-------------|----|------|
| フイルム         | 带電防止剤                              | 丸棒摩擦     | カメラによる高速度撮影 | 白化 | 耐接着性 |
| Х            | 例示共重合体〔10〕に対応する<br>第4級窒素を有するホモポリマー | 発生       | 発生          | 有  | 4    |
| VI           | 例示共重合体〔14〕                         | 発生せず     | 発生せず        | 無  | 1    |
| XI           | 例示共重合体〔14〕に対応する<br>第4級窒素を有するホモポリマー | 多発       | 多発          | 有  | 4    |
| VII          | 例示共重合体〔4〕                          | 発生せず     | 発生せず        | 無  | 1    |
| VI           | 例示共重合体〔10〕                         | 発生せず     | 発生せず        | 無  | 1    |
| I            | なし                                 | 多発       | 多発          |    |      |
| Ш            | なし                                 | 多発       | 多発          |    | _    |
| v            | なし                                 | 多発       | 多発          | _  |      |

白化テスト:各試料を80%RHの雰囲気下で24時間放置して白化の 注 1 有無を調べた。

耐接着性テスト:各試料を80%RHの雰囲気下で24時間調湿したの 注 2

ち、乳剤塗設面とその背面とを相接合せしめ、50℃ で 4 時間加熱後、接合面を剝離して接着の程度を調べ た。そしてランク1は接着無し、ランク2は接着が極 て弱い、ランク3は接着が弱い、ランク4は接着がや や強い、ランク5は接着が強いものを示す。

第1表から明らかな如く、本発明に係るハロゲ ン化銀写真感光材料[フイルム(II),(IV),(VI), (VII) および(VIII) 〕は、優れた帯電防止性能を有す ると共に高温度雰囲気中に放置しても白化現象は 認められず、且つ乳剤面等との耐接着性が著しく 30 良好であることがわかる。なお、各試料の写真特 性について調べたが、いずれも同一の写真特性で あり本発明の共重合体が写真特性に及ぼす悪影響 は見られなかつた。

### 〔実施例-2〕

**沃化銀15モル%を含む沃臭化銀ゼラチン高感** 度乳剤に対して第2熟成時に金増感および硫黄増 感を行なつた後安定剤としてアザインデン、硬膜の 剤としてムコハロゲン酸、塗布助剤としてサポニ ンを加え、下引処理を施したポリエチレンテレフ 40 いて未露光試料をゴムローラーおよびナイロンロ タレートフィルム上に乾燥膜厚が7ミクロンにな るように塗布し乾燥した。

次いで硬膜剤と塗布助剤を加えた下記の如き組 成の2%ゼラチン水溶液を調整し、

#### 〔ゼラチン水溶液組成〕

208 (ゼラチン 500ml 水 20%サポニン 1 ml 5 ml 2%ムコ塩素酸 し水で1ℓに定容する。

これを5分割してその4者に帯電防止剤として それぞれ前記例示共重合体 [2] および [6]を溶 液1ℓ当りそれぞれ単独で29および39となる 35 ように添加した後、5者をそれぞれ前記沃臭化銀 乳剤層上に乾燥膜厚1.5ミクロンになるよう保護 層として塗布し乾燥して試料とした。

これらの試料を25℃、相対湿度(RH)20% で10時間調湿し、同一空調条件下で暗室中にお ーラーで摩擦した後、通常の現像処理を行なつて スタチツクマークの発生状況を観察した。また、 実施例-1と同様の条件で耐接着性テストを行つ た。

その結果、帯電防止剤を保護層に添加しない試 料にはスタチツクマークの発生が極めて顕著に認 められたが、帯電防止剤を保護層に添加した4種 の試料にはいずれもスタチツクマークの発生が認 められなかつた。また、本発明に係る試料につい 5 〔実施例-4〕 て耐接着性テストもランク1であつた。

#### 〔実施例-3〕

乳剤1kg当り32gのゼラチンと96gの沃塩 臭化銀(3モル%の沃化銀および80モル%の塩 剤に対して第2熱成時に金増感および硫黄増感を 行なつた後、これを5分割してその4者に帯電防 止剤としてそれぞれ前記例示共重合体[1],[3], (5)および(14)を乳剤中のゼラチン100g当 りそれぞれ30gとなるように添加した後、実施 15 止剤としての前記例示共重合体〔7〕,〔8〕,〔9〕, 例-2と同様の安定剤、硬膜剤および塗布助剤を それぞれ所定量添加し、5者をそれぞれ下引処理 を施したセルローズトリアセテートフイルム上に 乾燥膜厚が6ミクロンになるように塗布し乾燥し

これらの試料を25℃,50%RHで2時間調 湿し、同一空調条件下で表面比抵抗を測定したと **とろ、下記第2表の結果が得られた。** 

2 表

| 带電防止剤      | 表面比抵抗(①)      |
|------------|---------------|
| 例示共重合体〔1〕  | 1.5 × 1 0 10  |
| 例示共重合体〔3〕  | 1. 0 × 1 0 10 |
| 例示共重合体〔5〕  | 2.0 × 1 0 10  |
| 例示共重合体〔14〕 | 7. 0 × 1 0 °  |
| なし         | 1×1012以上      |

別にこれらの試料を実施例-2と同様な方法で 処理してスタチツクマークの発生状況を観察した 35 ところ、乳剤層に帯電防止剤を添加しない試料に はスタチツクマークの発生が極めて顕著に認めら れたが、乳剤層に帯電防止剤として前記共重合体 を添加した4種の試料にはいずれもスタチツクマ ストについても実施例-1と同様に行ない、本発 明に係る4種の試料についてはランク1または2 であることを確認した。一方、これらの試料に JIB 法に基づく露光を行い、現像処理して感度

およびカブリの測定を行つたところ、5者には全 く同一の写真特性が得られ、帯電防止剤として前 記共重合体の添加による悪影響は認められなかつ

沃化銀2モル%を含む沃臭化銀ゼラチン高感度 乳剤に対して第2熟成時に金増感および硫黄増感 を行なつた後、安定剤、増感剤、硬膜剤、塗布助 剤を加え、下引処理を施したポリエチレンテレフ 化銀を含む ) とを含有する沃塩臭化銀ゼラチン乳 10 タレートフイルム上に乾燥膜厚が7ミクロンにな るように塗布し乾燥した。次いで硬膜剤と塗布助 剤を加えた3%ゼラチン水溶液をこの上に保護層 として塗布し乾燥した。このようにして得た感光 フイルムを6分割しその5者に保護層上に帯電防 〔11〕および〔15〕をそれぞれメタノールに溶解 した溶液を塗布し乾燥して感光フイルム1平方メ ートル当り、それぞれの化合物単独で 0.1 8 とな るように被着せしめ試料とした。

> 20 これらの試料を実施例-2と同様な方法で処理 してスタチツクマークの発生状況を観察した。そ の結果、保護層上に帯電防止剤を付着せしめない 試料にはスタチツクマークの発生が極めて顕著に 認められたが、保護層上に帯電防止剤として前記 25 共重合体を付着せしめた 5 種の試料にはいずれも スタチツクマークの発生が認められなかつた。ま た耐接着性テストについても実施例-3と同様の 結果を得た。

> 一方これらの試料にJIS法に基づく露光を行 30 ない、現像処理して感度およびカブリの測定を行 なつたところ、6者には全く同一の写真特性が得 られ、帯電防止剤として前記化合物の添加による 悪影響は認められなかつた。

### 〔 実施例-5 〕

乳剤1 kg当り35 gのゼラチンと100 gの沃 臭化銀(3モル%の沃化銀を含む)とを含有する 沃臭化銀ゼラチン高感度 X線用乳剤に対して第2 熟成時に金増感および硫黄増感を行なつた後、安 定剤、増感剤、硬膜剤、塗布助剤を加え、これを ークの発生が認められなかつた。また耐接着性テ 40 3 分割してその 2 者に帯電防止剤としてそれぞれ 前記例示化合物(1)および(12)を上記の乳剤1  $\ell$  当りそれぞれ単独で 5 g 添加した。

> その後3者をそれぞれ下引処理したポリエチレ ンテレフタレートフイルム上に乾燥膜厚が8ミク

ロンになるように塗布し、その乳剤膜が未乾燥の 状態を保つている間に、その上にそれぞれ硬膜剤 と塗布助剤の所定量を加えた2%ゼラチン水溶液

つて前記と対象的に同一の乳剤層および保護層を それぞれ塗設して試料とした。

を塗布し乾燥した。

得られた各試料について、実施例-1と同様に

28

丸棒摩擦およびスチールカメラによる高速度撮影 を行ないスタチツクマークの発生状況を調べたが、 本発明に係る試料はいずれも発生は認められず、 帯電防止剤を添加しない試料についてはスタチツ 次いで、3者の背面にも前記と同様の操作によ 5 クマークが多発した。また各試料についての耐接 着性テストを実施例-1と同様に行つたが、本発 明に係る試料はいずれも耐接着性はランク1乃至 2であり、他の試料についてはランク4であつた。